# 振動型膜分離装置の膜表面乱流の直接数値解析

Direct numerical simulation of turbulence flow near the membrane surface of Vibratory Shear Enhanced Processing



(技)研究開発部第3研究室
 谷田克義
 Katsuyoshi Tanida
 高田一貴
 Kazutaka Takata

振動型膜分離装置は独自の振動機構により, 膜表面近傍の流体に高いせん断速度を与えることが できる。このせん断速度が従来型膜分離装置よりも大きいためファウリングや濃度分極が低減され るので,振動型膜分離装置では高透過流束,高濃縮操作が可能となっている。膜表面近傍の流体は 複雑な挙動をしていると考えられるが,この流体挙動はおろか,膜分離特性との関連性についても 明らかにされていないのが現状である。そこで振動膜表面近傍の流体挙動と膜分離特性の関連性の 解明を目的として,数値解析により膜表面近傍の流体挙動の解析を行った。その結果,振動膜表面 近傍の流速が膜の移動速度に遅れて変化することがわかった。これは慣性力と粘性力の影響である と考えられる。また振動膜ではクロスフロー方式の約8倍のせん断速度が膜表面近傍の流体に与え られていることがわかった。さらに,振動膜では粘性により速度境界層が発達する前に膜の移動方 向が変化するため,速度境界層厚さがクロスフロー方式と比較して著しく薄くなることがわかった。 これらの効果により,膜表面のファウリングを防止し,ろ過抵抗を小さくすることができると考え られる。

Vibratory Shear Enhanced Processing (here after VSEP) can give high shear rate in the fluid near the membrane surface by its original vibration mechanism. This high shear rate enables high flux and high concentration since it can reduce fouling and concentration polarization. It is considered that the flow mechanism near the membrane surface is complex, therefore not only the behavior of the fluid but also the relationship between the flow mechanism and the membrane separation characteristics are not clarified. Therefore, the purpose of this study is to clarify the relationship between the flow mechanism near the membrane surface of VSEP and the characteristics of membrane separation. A direct numerical simulation by means of computational fluid dynamics (CFD) is used to analyze the flow structure of turbulence flow near the membrane surface. As a result of CFD, it is found that the velocity of fluid near the membrane surface delays compared with the moving speed of the membrane. The delay depends on the magnitude of inertia and viscosity of the fluid, and the shear rate of VSEP is approximately 8 times as large as that of the cross-flow system. Furthermore, the thickness of the velocity boundary layer of VSEP is thinner than that of cross-flow system because the development of velocity boundary layer is prevented by a back and force movement of the membrane.

膜	分	离隹	Membrane separation (filtration)
振		動	Vibration
せ	ん 断 速	度	Shear rate
数	值 解	析	Numerical simulation
乱		流	Turbulence

#### まえがき

振動型膜分離装置は独自の振動機構<sup>11</sup>により,膜 表面近傍の流体に高いせん断速度を与えることがで きる。このせん断速度の大きさは,従来のクロスフ ロー方式に比べてはるかに大きな値となる。このた め膜面へのファウリングや濃度分極が低減され,さ らに高濃度の固形物を含む流体の粘度を低下させる ことができる。このようなせん断速度がもたらす効 果により,通常のクロスフロー方式では困難な高透 過流束での操作が可能となり,高濃度までの濃縮操 作が可能となる。<sup>2,3)</sup> また,濃度分極を低減する効果 により,膜の阻止性能を向上させ,膜表面での溶質 のスケーリングやゲル化を防止することも可能であ る。<sup>4)</sup>

このような膜の振動が膜分離に及ぼす効果は, 膜 表面近傍の流体が膜の振動によって複雑に運動して いるためであると考えられる。この膜表面近傍の流 体の挙動と膜分離特性の関係を解明することにより, 振動型膜分離装置の透過流束や濃縮限界の予測が可 能となり,設計や操作条件の最適化を効率的に行う ことができると考えられる。しかしながら, 膜表面 の流動機構と膜分離特性の関連性を検討した研究は, その成果がろ過技術確立の上で重要であるにも関わ らず, ほとんど行われていないのが現状である。

膜の振動による膜表面近傍の流体の挙動と膜分離 特性の関係を解明するためには,先ず,膜表面近傍 の流体の流動状態を解明する必要がある。膜表面近 傍の流体の流動状態を解明する方法としては,膜表 面近傍の流体の流速測定が考えられる。しかしなが ら,膜表面近傍の流速測定は膜から1mm以下の 位置で測定を行う必要があるが,膜面近傍の流動, 特に膜に垂直な方向の流れを高い空間分解能で測定 することはLDV(レーザードップラー流し込み) をもってしても困難である。もう一つの方法として, 数値計算による流動状態の解析が考えられる。本方 法は実験を行わず,計算により流動状態のシミュレー ションを行うことができるため,振動膜表面近傍の 流動状態解明のように流速の測定が困難な場合,有 効な方法である。

当社では, 膜の振動による膜表面近傍の流体の挙 動が膜分離特性に及ぼす影響を解明することを目的 として, 膜表面の流体挙動の数値解析を行い, 流体 挙動とテスト結果の相関関係の解明を試みている。 その中で, 数値計算により振動膜表面流動に関する いくつかの重要な知見が得られている。本稿では膜 を振動させた場合(振動型膜分離装置)と振動させ ない場合(クロスフロー方式)について, 計算領域, 流体物性を同条件として数値計算を行い, 両者を比 較した結果を報告する。

### 1. 数值解析方法

#### 1.1 数值解析方法<sup>5,6)</sup>

流れの状態は以下に示す連続の式とナビエ・ス トークス方程式(Navier-Stokes equation,以下 NS式と略す)により支配される。

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \tag{1}$$

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} = -\frac{\partial u_j u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial P}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[ \nu \left( \frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \right] \quad (2)$$

ここで,第1式,第2式では流体を非圧縮性流体と 仮定している。これらの式を連立して解けば厳密解 が求められるはずであるが,NS式が非線形である ために解析解を得ることができない。そのため流れ の状態を解析するためには,数値的に近似解を得る 数値解析を行う必要がある。

数値解析は,計算領域を格子状に分離し,ある時 間における各格子内で第1式,第2式を数値的に連 立させて解き,流速ベクトル,圧力,スカラー量を 求める方法である。数値解析方法にはいくつかある が、本計算ではスタガード格子を使用する MAC 法 (marker-and-cell method)を採用した。MAC 法は自由表面を持つ流れの数値計算法として開発さ れた方法であるが、現在ではスタガード格子を使用 する手法のことを広義の MAC 法と呼んでいる。以 下に計算方法について述べる。

#### 1.1.1 スタガード格子

スタガード格子は数値計算に用いる計算格子の一 つであり, 第1図に示すように, 変数のうち圧力を 格子の中心に配置し, 流速ベクトル成分をセル境界 の中央に配置する。2次元の格子の場合, セルの添 え字を(i, j)とすると, x方向の流速成分uはセル 境界(i-1/2, j)および(i+1/2, j)に配置し, y方 向の流速成分vは(i, j-1/2)および(i, j+1/2) に配置する。元の格子と半メッシュずれた格子を考 えると, u, vはそれらの格子のセル中心に位置し ていると考えることができる。

スタガード格子の利点は,スカラー変数の移流項 の保存性が容易に保持でき,圧力や流速の数値振動 を防ぐのに有効であることが挙げられる。

#### 1.1.2 MAC法

MAC法では時間差分スキームにオイラー陽解法 を使用することにより,第1式,第2式を次式で表 す。

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i}\Big|^{n+1} = 0$$

$$u_i^{n+1} = u_i^n + \Delta t \left[ -\frac{\partial (u_j u_i)}{\partial x_j} \Big|^n - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x_i} \Big|^{n+1} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left\{ \nu \left[ \frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right] \right\}^n \right]$$
(4)



第1図 スタガード格子 Fig. 1 Staggered grid 時間 n の値はすでに計算が終了している (n = 0の場合は初期値で与えられている) ため既知であり, n+1の値は未知である。第3式,第4式には未知 変数として流速ベクトル  $u_i^{n+1}$ と圧力  $P^{n+1}$  が含ま れている。これらの変数を計算するために,第4式 を陽的に計算し仮の流速  $u_i$ を導く。

$$u_{i}^{*} = u_{i}^{n} + \varDelta t \left[ -\frac{\partial (u_{j}u_{i})}{\partial x_{j}} \right]^{n} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x_{i}} \Big|^{n} + \frac{\partial}{\partial x_{j}} \left\{ \nu \left[ \frac{\partial u_{i}}{\partial x_{j}} + \frac{\partial u_{j}}{\partial x_{i}} \right] \right\}^{n} \right]$$
(5)

ここで,第5式の右辺各項の値は既知であるので, 仮の流速 $u_i$ を求めることができる。また第4式から第5式を引くと $u_i^{n+1}$ は次式となる。

$$u_i^{n+1} = u_i^* - \varDelta t \frac{1}{\rho} \frac{\partial P'}{\partial x_i}$$
(6)

ここで,

$$P^{n+1} = P^n + P' \tag{7}$$

である。第6式の発散を取り,第3式の左辺を用いると次式が得られる。

$$\frac{\partial^2 P'}{\partial x_i \partial x_i} = \frac{\rho}{\Delta t} \frac{\partial u_i^*}{\partial x_i}$$
(8)

第8式は圧力修正量 P'に対するポアソン方程式と 呼ばれる。第8式右辺の仮の流速  $u_i$ の値は既知で あるので,第8式から圧力修正量を求めることがで きる。この値を第6式,第7式に代入することによ り時間 n+1 での流速ベクトル及び圧力ベクトルを 得ることができる。ただし,第8式を解くためには 連立1次方程式を解く必要があり,圧力修正量 P'が一定値となるまで繰り返し計算を行う必要がある。 また時間ステップ  $\Delta t$ の値が適正でないと圧力修正 量 P'は収束しないため,最適な  $\Delta t$ を試行錯誤か ら求める必要がある。

本計算では、この計算をフォートラン言語でプロ グラミングし、次に示す計算条件を与え、当社が所 有する EWS(エンジニアリングワークステーショ ン)上で計算を行った。

## 1.2 計算条件

計算に必要な条件を第1表に示す。次にそれぞれ

Calculation region [m]	Calculation grid	Time step [sec]	Density of fluid [kg/m³]	Viscosity of fluid [Pa·s]	Speed of membrane [m/s]	Cross-flow velocity [m/s]
0.05×0.01×0.05	50×60×50 (150 000 grids)	1.67×10 °	1 000	$1.0 \times 10^{-2}$	$-1.524\pi \sin\left(120\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$ (VSEP) 0 (Cross-flow system)	0.1 (VSEP) 3.0 (Cross-flow system)

第1表 計算条件 Table 1 Calculation conditions

の条件について述べる。

#### 1.2.1 計算格子

数値計算を行う際には上述したように計算領域を 設定し,格子に分離する必要がある。計算格子の大 きさは計算精度,計算時間,計算安定性に直接関係 しており,格子が大きく格子数が少ないと計算時間 は短くなるが計算精度,安定性が悪くなり,逆の場 合,計算精度,安定性は良くなるが計算時間が長く なる。計算格子の分離はこれらの点を考慮して,決 定する必要がある。本計算では第2図に示す3次元 の計算格子を作成し計算を行った。

実際の振動型膜分離装置の膜は円形をしており円 周方向に振動しているが、本計算では第2図に示し たように計算領域を直方体とした。これは円形の膜 を円周方向に振動させていても、一部分を見れば長 方形を一方向に振動させている状態に近似できるた めである。またクロスフロー方式を計算する場合も 同様の計算格子にて計算を行った。

#### 1.2.2 境界条件

数値計算を行う際には、計算領域を囲むそれぞれ の面に境界条件を与える必要がある。本計算では計 算領域の xz 平面の上下二面を壁(膜)とし、yz, xy 平面には壁がないとした。また膜を振動させる 場合の計算は xz 平面のx 方向に移動速度を与え、 クロスフロー方式の計算を行う場合は膜の移動がな い条件を与えた。

膜の振動条件,つまり xz 平面の x 方向への移動 速度は膜の振動が調和振動であると仮定して与えた。 調和振動の場合,振動は次式で表される。

$$x = a\cos(\omega t + \theta) \tag{9}$$

ここで, x は変位 [m], t は時間 [sec], a は振幅 [m],  $\omega$  は角振動数 [rad/sec],  $\theta$  は位相角 [rad] である。第9式を時間に対して1階微分することに より振動速度, 2階微分することにより振動の加速 度を得ることができる。

本計算では壁の振動速度として第9式の1階微分



第2図 計算格子 Fig. 2 Calculation grid

を与えた。振動速度を以下に示す。

$$u = -a\omega\sin(\omega t + \theta) \tag{10}$$

ここで第10式中の定数 a は振幅であるので,振動 型膜分離装置の最大振幅を与えた。振動型膜分離装 置の最大振幅は peek to peek の値で25.4 mm であ るが,第10式の場合,中心からの距離で与える必要 があるため a = 12.7 mm とした。また  $\theta$  は時間 0 で変位を 0 とするために  $-\pi/2$  とした。角振動数  $\omega$  は振動数 f [Hz],周期 T [sec] との関係があり, 次式で表される。

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \tag{11}$$

ここで, *f* は振動型膜分離装置の最大振動数である 60Hz とした。

よって、第10式は次式で表される。

$$u = -2\pi a f \sin(2\pi f t + \theta)$$
$$= -1.524\pi \sin\left(120\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$$
(12)

第12式を膜である xz 平面の x 方向の移動速度とした。第12式から分かるように, 膜の移動速度は時間の関数として与えられている。

また実際の膜分離では透過液が存在するため, 膜 と垂直方向, つまり y 方向に xz 平面を通り抜ける 流速が存在するが、今回の計算では膜の振動が膜表 面近傍の流体に与える影響のみを計算するために流 体の透過を考慮せずに計算を行った。これは、透過 の流速が $10^{-7} \sim 10^{-3}$  m/s 程度のオーダーであり膜の 振動速度(最大4.8 m/s)と比較すると非常に小さ いためである。

#### 1.2.3 その他の条件

計算結果に大きな影響を及ぼす時間ステップは, 試し計算の結果,振動一往復にかかる時間(1/60秒) を1000分割(1/60000秒)して計算することとした。 また,計算結果が定常に達したとの判断は,1計算 ステップ前後の膜表面近傍の流速の相対誤差が, 1.0×10<sup>-5</sup>以下に達した場合とした。振動膜の場合 は計算時間0.5秒後,クロスフロー方式の場合は 0.283秒後に計算が定常に達した。

流速の初期条件として、x方向のみにベクトルを 与えた。振動型膜分離装置の場合、0.1 m/sとし、 クロスフロー方式の場合、一般的な値である3 m/sとした。

流体の密度は1000 kg/m<sup>3</sup>,粘度は1.0×10<sup>-2</sup> Pa·s (水の10倍)とした。

### 2. 解析結果と考察

#### 2.1 振動膜表面解析結果

第3図に振動する膜表面近傍の流体挙動の解析結 果をベクトル図で示す。ベクトル図の矢印の長さは 流速の大きさ、矢印の向きは流れの方向を表してい



第3図 振動型膜分離装置の数値解析結果

Fig. 3 Results of numerical simulation of VSEP system

る。また*x*軸は膜表面であり,*x*軸上の矢印は膜の 移動速度と方向を表している。

第3図に示した振動型膜分離装置の膜表面の流動 解析結果は、計算が定常に達した0.5秒後の振動1 往復分の解析結果である。第3図には20個のベクト ル図を示している。これは膜の移動速度が第12式に 従って時間に対して変化し、膜表面近傍の流体の挙 動も振動1往復の間に変化するためである。またこ れらの図は計算領域全ての結果ではなく、z=0.025 m(z方向の中央部分)でのx方向3格子,y方向 中央部分までの結果を示している。これは、計算結 果がx方向、z方向については格子毎に変化せず、 y方向については上下対称であったためである。

第3図から振動型膜分離装置の場合,膜が一往復 振動する間に, 膜表面近傍の流速が, 向き, 大きさ ともに大きく変化していることがわかる。また、膜 表面近傍の流速の変化は, 膜の振動方向, 振動速度 の変化と一致していない。これは流体に働く粘性力 と慣性力の影響であると考えられる。例えば,第3 図のベクトル図2では膜は左方向に移動し始めてい るが、膜表面近傍の流体は慣性力によりそれまでの 移動方向の右方向へ動いている。ベクトル図4にな ると, 膜は左方向にさらに加速し, 膜表面近傍の流 体も粘性力により膜に引っ張られ膜と同方向へ動き 始めている。しかし一つ上の格子では流体に働く慣 性力が粘性力よりも大きいため、逆方向に動いてい る。流体に働く慣性力よりも粘性力が大きくなり膜 表面近傍の流体が完全に膜と同方向に移動するのは ベクトル図9であり、このとき膜は移動速度の最大 値を超えて減速を始めている。またベクトル図6~ 8を見ると、膜は減速しているが膜表面近傍の流体 は慣性力の影響により加速していることがわかる。 このように振動型膜分離装置では,流体に働く慣性 力と粘性力の影響により膜表面近傍の流体の移動は 膜の移動に対して遅れを生じ, 流体が複雑な動きを していることがわかる。

#### 2.2 クロスフロー膜表面解析結果

振動膜との比較のために計算を行ったクロスフロー 方式での膜表面近傍の流体挙動の解析結果を**第4図** にベクトル図で示す。ベクトル図の矢印の長さは流 速の大きさ,矢印の向きは流れの方向を表している。 また*x*軸は膜表面である。

**第4図**に示したクロスフロー方式の膜表面の流動 解析結果は,計算が定常に達する0.283秒までの計 算経過である。またこれらの図は計算領域全ての結 果ではなく, z=0.025 m (z 方向の中央部分) での x方向3格子,y方向中央部分までの結果を示して いる。これは、計算結果がx方向、z方向について は格子毎に変化せず,y方向については上下対称で あったためである。

第4図に示したクロスフロー方式の計算結果を見 ると膜表面近傍の流体は粘性力の影響により時間の 経過とともに流速が小さくなり、またその範囲も時 間の経過とともに広がっていることがわかる。また 第3図と第4図の速度勾配を比較すると、クロスフ ロー方式の速度境界層厚さは振動型膜分離装置の速 度境界層厚さと比較して非常に厚くなっていること がわかる。

#### **2.3** せん断速度評価結果

前述の計算結果から,振動型膜分離装置,クロス フロー方式での膜表面近傍の流体に与えられるせん 断速度を求めた。せん断速度は膜表面から一つ上の 格子の流体と膜の相対速度を代表速度とし,流速が 定義されている格子の中央までの距離を代表長さと して,代表速度を代表長さで除すことにより求めた。 その結果を第5,6図に示す。第5図は振動型膜分 離装置の結果であり,第6図はクロスフロー方式の 結果である。第5図にはせん断速度とともに,膜表 面近傍の流速の変化と膜の移動速度も同時に示した。







第5図 振動型膜分離装置のせん断速度計算結果 Fig. 5 Calculation result of shear rate of VSEP

system

**第6回**には膜表面近傍の流速の変化を示した。両図 とも横軸が時間であり,左縦軸が振動速度と流速, 右縦軸がせん断速度を表している。

第5図から、ベクトル図でも見られたように膜の 振動速度に対して膜表面近傍の流速が遅れて変化し ていることがわかる。またせん断速度は一往復の間 に2つのピークを持ち、0.0083秒(一往復0.0167秒) の問に0s<sup>-1</sup>から最大40000s<sup>-1</sup>まで変化している。 これは、膜の振動速度と膜表面近傍の流速の変化に 遅れが生じ、膜と流体の相対速度が大きく変化する ためである。また平均のせん断速度は25000s<sup>1</sup>で あった。これに対して、第6回に示したクロスフロー 方式の場合は、時間の経過とともに膜表面近傍の流 速、せん断速度ともに低下していることがわかる。 振動型膜分離装置の場合とは異なりせん断速度は膜 表面近傍の流速と同じ傾向を示している。これは膜 が移動していないため、膜表面近傍の流速がそのま ま膜と流体の相対速度となるためである。クロスフ ロー方式の定常時のせん断速度は3000s<sup>1</sup>であり、 振動型膜分離装置のせん断速度はクロスフロー方式 の約8倍であることがわかった。

#### 2.4 速度境界層評価結果

2.2 でも述べたように,振動型膜分離装置ではクロスフロー方式と比較して速度境界層厚さが非常に 薄くなっている。これは粘性の影響により速度境界 層が発達する前に膜の移動方向が変化し,速度境界



第6図 クロスフロー方式のせん断速度計算結果 Fig. 6 Calculation result of shear rate of crossflow system

層の発達が阻害されるためであると考えられる。ま た速度境界層厚さが薄くなることにより, 膜表面近 傍の流体に与えられるせん断速度が大きくなると考 えられる。

#### むすび

振動膜表面流体挙動と膜分離特性の関連性につい て解明することを目的として,数値解析により振動 型膜分離装置の膜表面近傍の乱流挙動を解析した。 また比較のためにクロスフロー方式の膜表面近傍の 流体挙動の解析も同時に行った。その結果,以下の 知見が得られた。

- 粘性力と慣性力の影響により、膜の振動速度の 変化に対して膜表面近傍の流速の変化には遅れが 生じ、振動膜表面の流体が複雑な挙動を示してい ることがわかった。またクロスフロー方式では粘 性の影響により膜表面の流速は非常に小さくなり、 時間の経過とともに速度境界層が発達することが わかった。
- 2)振動型膜分離装置の膜表面の流体に与えられる せん断速度はクロスフロー方式の約8倍であった。
- 3)振動型膜分離装置では速度境界層が発達する前に膜の移動方向が変化するため速度境界層の発達が阻害されており、クロスフロー方式と比較して速度境界層が狭くなることがわかった。 今後は、透過が起こっている、流体が固形物を含

んでいるといった実際の状態の数値計算を行い、流

体中に含まれる固形物の流動挙動の解明を行う。さ  $\theta$ :位相角 らに得られた数値解析結果と実験データとの比較を  $\omega$ :角振動数 行い,振動型膜分離装置の透過流束,濃縮限界等を [下付添え字]予測する方法の検討及び設計・操作条件の最適化方 i:i方向成分 法の確立を行っていく予定である。 j:j方向成分

### <記号の説明>

[アルファベット]

a	:	振		幅	[m]
f	:	振	動	数	[Hz]
P	:	圧		力	[Pa]
t	:	時		間	[sec]
Т	:	周		期	[sec]
и	:	速		度	[m/s]
v	:	速		度	[m/s]
x	:	長さ	1成	分あるいは変位	[m]
[ギ	IJ	シャ	文	字]	
Ϋ́	:	せん	し断	速度	$[s^{-1}]$
ν	:	動	粘	度	$[m^2/s]$
ρ	:	密		度	$[kg/m^3]$

σ: Ш 拍 两
ω:角振動数
[下付添え字] *i*:*i*方向成分 *j*方向成分
[上付添え字] *n*:時間ステップ数
\*:仮 の 値
; :修 正 量

#### [参考文献]

- 1) B. Culkin: U.S. Patent, No.5, 014, 564 (1991)
- 小西嘉雄ほか:神鋼パンテック技報 Vol.42, No.2 (1999), p.28

[rad] [rad/sec]

- 3)谷田克義ほか:神鋼パンテツク技報 Vol.42, No.2 (1999), p.41
- 4) 谷田克義ほか:神鋼パンテツク技報 Vol.43, No.1 (1999), p.50
- 5) 越塚誠一:数值流体力学,培風館(1997)
- 6)中山泰喜:新版流体の力学,養賢堂(1991)

連絡先

谷	田	克	義	技術開発本部	高	田	—	貴	技術	開発本部
				研究開発部		(工学	博士)		研	究開発部
				第3研究室					第	3研究室
										室長
			ΤEL	. 078 - 992 - 6525				ΤEL	078 - 9	92 - 6525
			FΑΧ	078 - 992 - 6504				FΑΧ	078 - 9	92 - 6504
	Е	-mai	il k.tani	da@pantec.co.jp		E-:	mail	k.takad	a@pan	tec.co.jp